⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 293965

Int Cl.

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988)11月30日

H 01 L 23/52

A - 8728 - 5FB-8728-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

半導体装置およびその製造方法 の発明の名称

創特 願 昭62-128286

願 昭62(1987)5月27日 22出

東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス 健 雄 ⑫発 明 者 Щ \blacksquare 開発センタ内 東京都骨梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス 小 林 徹 @発 明 者 開発センタ内 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス 謙 明 者 奥 谷 開発センタ内 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス 明 者 寛 治 79発 大 塚 開発センタ内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 犯出 願 Y

人 弁理士 小川 勝男 20代 理

外1名

・最終頁に続く

明 細

- 1. 発明の名称 半導体装置およびその製造方法
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 複数個のパンプ電極を有するLSIチップが、 LSIチップの各パンプ電極間距離よりも大き な間隔距離を有する複数個のパンプ電極を有す るLSIチップ搭載用配線基板にフェースダウ ンポンディングにより取り付けてなり、前記L SIチップの主裏面に前記配線基板とほぼ同程 度の大きさである熱伝導板がLSIチップに重 ね合わされてなり、前記LSIチップを取り囲 むように前記配級基板と前記熱伝導板をよび樹 脂によりLSIチップが封止されてなることを 特徴とする半導体装置。
 - 2. 熱伝導板としては、SiCを主成分とする高 伝熱性でかつ高絶線性の材料からなるものを使 用する特許請求の範囲第1項記載の半導体装置。
 - 3. 熱伝導板がLSIチップにろう材により固定 されている特許請求の範囲第1項記載の半導体

- 4. 熱伝導板がLSIチップと単に重ね合わされ て接触されているものである特許請求の範囲第 1 項記載の半導体装置。
- 5. 對止用樹脂は、熱硬化性樹脂である特許請求 の範囲第1項記載の半導体装置。
- 6. 封止用樹脂は、ゲル状の樹脂である特許請求 の範囲第1項記載の半導体装置。
- 7. 複数個のパンプ電極を有するLSIチップの 主表面にはLSIチップの各パンプ電極間距離 よりも大きな間隔距離を有する複数個のパンプ 電極を有するLSIチップ搭載用配線基板がフ ェースダウンポンディングにより取り付けてな り、前記LSIチップの主裏面にはLSIチッ プよりも大きな表面検を有する熱伝導板が重ね 合わされている半導体装置をマトリックス状に 複数個、ピングリッドアレイ形式のパッケージ 配線基板に取り付ける工程と前記半導体装置上 面に熱伝導基板を介して冷却用ヒートシンクを 瓜ね合わせ、前記パッケージ配線基板に前記ヒ

ートシンクを取り付けることにより前記半導体 装置を気密封止する工程とを有する半導体装置 の製造方法。

- 8. 熱伝導基板はヒートシンクに少なくとも2個以上のスプリングを介して取り付けられているものである特許請求の範囲第7項記載の半導体装置の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体装置及びその製造方法、特にフリップチップ型LSIを搭載してなる半導体装置の放熟性の向上に適用して有効な技術である。

半導体装置の一つに、いわゆるフリップチップ 型LSIチップ(半導体素子ペレット)を搭載し てなるものがある。との半導体装置については、 1980年1月15日、株式会社工業調査会発行 「IC化実装技術」p81に説明されている。そ の概要は、搭載されている半導体ペレットが、そ の一主面である回路素子形成面に形成されている パンプ電極を介してペレット取付基板にフェース

導体装置であって、しかも高速動作と高実装密度 の要求を満足すべき半導体装置の新規な構造が符 留されている。

ちなみに、現状のブローブ針による検査測定で は隣接するブローブ針相互間隔が 4 5 0 μ m 程度 必要としている。

本発明の目的は、半導体素子ペレットである L S I チップを搭載してなる半導体装置であって、 放熱性の良好な半導体装置およびその製造方法を 提供することにある。

本発明の他の目的は、半導体素子ペレットであるLSIチップを搭載してなる半導体装置であって、プロープ針による検査ができしかも、放熱性の良好な半導体装置をよびその製造方法を提供することにある。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および旅付図面からあき らかになるであろう。

[問題点を解決するための手段]

本顔において開示される発明のうち代表的なも

ダウンポンディングされているものである。

[発明が解決しようとする問題点]

上記半導体装置においては、実装された半導体 素子ペレットがそのペレット取付基板とパンプ電 極を介してのみ接続されている。そのため、動作 時に半導体素子ペレットに発生した熱の放熱経路 は、上記パンプ電値を通してペレット取付基板に 伝達するものに限られる。したがって、上記半導 体装置では充分な放熱性を確保できないためその 熱的信頼性に問題があることが本発明者により見 出された。

また、コンピュータに組み込まれる半導体装置は、近年ますます高速動作と高実装密度のものが要求されてきている。との場合の論理LSIではピン数も速度に影響し、ピン数を多くして高速動作と高実装密度の要求を満足させようとしている。との場合多数のピン数に対応したLSIチップのパンプ電極間の距離はプロープ針による検査側定に対して限界に近づきつつある。このプロープ針による検査側定が可能なLSIチップを有する半

のの概要を説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、ブロープ針接触による電気的信号の 入出力ができる配線基板を用いてそれにLSIチップを搭載し、LSIチップよりも大きな面積を 有する熱伝導板をLSIチップに重ね合わせたり あるいはろり材により取り付けてなるものである。 〔作用〕

上記した手段によれば、プローブ針接触による 電気的信号の入出力を可能とし、検査、測定、動 作試験等を行なうことができるものである。

〔寒旒例1〕

第1図は本発明による一実施例である半導体装置を示す概略断面図である。

本実施例の半導体装置1は、いわゆるチップキャリア型半導体装置である。すなわち、その返面に半田からなるパンプ電電2が取付けられたムライト(セラミック)配線基板3にLSIチップ4が、パンプ電電5を介してフェースダウンポンディングされている。上記LSIチップ4の上面(電極非形成主面)には熱伝導性の良好なシリコ

ンカーパイド(SiC)基板6が金一錫(Au-Sn)合金からなるろう材7を介して熱伝導可能 に接続されている。そして、上記半導体装置では、 機械的強度向上等のために配線基板3とシリコン カーパイド基板6との間にエポキシ樹脂8が充填 されてLSIチップが樹脂對止されている。

これは、電気絶線性、熱伝導性に使れ、シリコンに近い熱膨張係数を持ち、機械的強度が大きい という特性を備えているものである。

また、本実施例の半導体装置は、LSIチップ

特性の検査、測定ができないパンプ電極5構造のものであっても、ブローブ針によるLSIチップ4の電気特性の検査、測定が配線基板3にLSIチップ4を取り付けた構造であるため、極めて容易にできるものである。

さらに、本実施例の半導体装置1は、LSIチップ4を取り付けた配線基板3のパッド電板2にプローブ針を容易に接触させることができるため、このプローブ針を通して電気的信号をLSIチップ4に印加した状態での動作試験、高温高湿動作試験、高温動作券命試験などの種々のエージングを行なりことができる。したがって、かかるエージングにより初期的な不良を取り除き、電気特性を安定化させた高信頼度の半導体装置を提供することができる。

さらにまた、本実施例の半導体装置は、できるだけ小さな表面積とした高集積度のLSIチップ4に、プロープ針による電気信号をパンプ電極2に印加できる大きさにした配線基板3に取り付けた 造であるため、配線基板3の表面積はLSI

4の状態ではブローブ針による検査測定が不可能 なパンプ電極5の間隔距離のものであっても、ブ ロープ針による検査測定ができるパンプ電極2の 間隔距離とした配線基板3にLSIチップ4を取 り付けているものである。すなわち、本実施例の 半導体装置は、プロープ針検査における隣接する プローブ針間の間隔距離以下の隣接するパンプ電 **種5間の間隔距離のLSIチップ4であっても、** 隣接するパンプ電極5間の間隔距離よりも大きな 離間距離をもって配置されたパンプ電極2を有す る配線基板3にLSIチップ4を取り付けてなる ものである。したがって、LSIチップ4の高速 動作や高密度実装をはかってLSIチップの素子 集積度を高め、パンプ電極5の数を増大し、隣接 するパンプ電極5の間隔を極めて小さくして、た とえブローブ針検査ができない間隔以下のものに したとしても、配線基板3によってブローブ針検 査ができる半導体装置構造にしている。したがっ て、本実施例の半導体装置1は、LSIチップ4 状態ではプローブ針によるLSIチップ4の世気

チップ4の表面般よりも大きなものとなっている。 そして、この配線基板3の表面積に相当する表面 積を有する伝熱部材6をLSIチップ4の裏面に 取り付けたものである。したかって、伝熱部材6 はLSIチップ4の表面積よりも大きな表面積を 有するものとなり、熱放散性がそれだけ向上した 構造のものである。換替すれば、少なくとも配線 基板の大きさだけ広げる必要があるため、およそ 配線基板の拡がり分たけ、拡げた面積の伝熱部材 を用いても、必要以上に半導体装置の容積は大き くならない。

また、前記製施例では、LSIチップ4をエポキン樹脂8により樹脂封止したものであるが、とのエポキン樹脂は熱硬化性樹脂であり通常状態では固体化している。そのため、LSIチップへの電気借号印加時に、LSIチップの発熱によるLSIチップ4と配線基板3と伝熱部材6との各々の熱膨張係数の違いによる熱重発生のおそれがあるものである。

しかしながら、この封止用樹脂として、液状の

シリコーングルやウレタングル(urethane gel) などのグル状樹脂を用いた他の実施例の半導体装 置とすることにより、上記した熱歪発生による半 導体装置の電気特性劣化が防止でき、また半導体 装置の不良発生や破損事故が防止できる。

〔寒施例2〕

第2図は、本発明の他の実施例2であるマルチ チップモジュール構造の半導体装置を示す断面図、 第3図はその分解斜視図である。

次に、本発明の半導体装置の他の実施例2について脱明する。第2図~第3図には、実施例1の半導体装置1を適用したマルチチップモジュール(multi chip module)構造の半導体装置が示してある。

上記マルチチップモジュール構造の半導体装置 16は、その裏面に外部端子であるピン9が取付けられたムライトからなるパッケージ基板10寸なわちピングリッドアレイ形式のパッケージ配線 基板10の上面に、複数の上記半導体装置1が取付けられている。本実施例の場合は、縦横に8行

の半導体装置16の実装基板の役割をはたしている。

エートシンク11と伝熱部材15との関係は、第2図においては、互いに接触している図表示となっているが、実際のものは、ヒートシンク11の数個所に取り付けてあるスプリングの他端が伝熱部材15に接触してなり、ヒートシンク11と伝熱部材15との検方向の間には小さな間隙が設けてある。したがって、ヒートシンク11と伝熱部材15との熱膨張率の相違にもとずくそれらの各々の横方向の位置ずれが発生し、それらの熱変形を吸収する構造となっている。

第2図〜第3図に示したマルチチップモジュー ル構造の半導体装置16の製造方法は、次のとお りである。

ピングリッドアレイ形式のパッケージ配線基板 10に実施例1に示した半導体装置1を取り付け る。この場合は、縦8列模8列の計64個の半導 体装置1を基板10に取り付ける。

ついで、伝達部材15をヒートシンク11に挿

8 列マトリックス状に 6 4 個取り付けている。との半導体装置 1 は、上記基板 1 0 に形成されている電極(図示せず) に電気的に接続されている。また、上記基板 1 0 の周縁部には、銅(C u) からなるヒートシンク(放熱手段) 1 1 がろり材 1 2 で取付けられている。

入したものに上記半導体装置1が取り付けられているパッケージ配線基板10を軟置し、そのヒートシンク11の周辺部の基板10との間にろり材12を介在させてベーク炉などの熱処理装置を用いてろり材12を溶験させてヒートシンク11を基板10に取り付けてマルチテップモジュール構造の半導体装置16を製作する。

本実施例のマルチチップモジュール構造の半導体装置16は、個別状態でプロープ検査、寿命試験等を終えた高信頼服の半導体装置1を組み込むためができる。また、マルチチップモジュール構造の半導体装置16において、その動作使用時などにおいて複数個の半導体装置1のりち、といかかが不良品となったとしても、それは、ヒートシンク11を基板10から取り外して、その不良品の半導体装置1を良品の半導体装置1と取り移えることにより容易に正常動作をするマルチチップモきる。

さらにまた、LSIチップ4よりも広面机の熱

伝導板4としており、かつその熱伝導板4を伝熱 部材15に接触させ、この伝熱部材15がヒート シンク11に接触していることより、LSIチッ ブ4から発生する熱を効率よく外方へ放熱するこ とができる。

本実施例1または実施例2によれば以下の効果 を得ることができる。

- (2) 上記(1)により、放熱性の高いチップキャリア 型半導体装置を提供できる。
- (3) 上記半導体装置をヒートシンク11を備えた

わせて接触するものであってもよい。

前記実施例の半導体装置については、その具体的な構造および形成材料は所期の目的を達成できる範囲で積々変更可能であることはいりまでもない。このことは、第1図に示した半導体装置または第2図~第3図に示したマルチチップモジュール構造の半導体装置についても、その構造等は種種変更できることはいりまでもない。

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野であるチップキャリア型半導体装置に適用した場合について説明したが、これに限定されるものではなく、たとえば、LSIチップ 4 をパッケージ 茶板等のペレット 収付配線 基板に直接取付けるものに適用しても有効な技術である。

〔実施例3〕

第4図は本発明による他の実施例2である半導体装置19を示す戦略断面図である。 観略は実施例1の半導体装置1と同様であり、相違は本実施例3ではキャップ20を使用している点である。

マルチチップモジュール構造の半導体装置において、該ヒートシンク11と上記半導体装置のシリコンカーバイド基板 6 とを伝熱部材15を介在させて熱伝導可能に接続した状態で実装することにより、上記マルチチップモジュールの放熱を確実に行うことができ、熱伝導の信頼性が向上されたマルチチップモジュールを提供できる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に 基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を途脱しな い範囲で種々変更可能であることはいりまでもな

たとえば、実施例ではLSIチップ4とシリコンカーパイド基板6との熱伝導接続を金一錫ろり材7を介して達成した例を示したが、これに限るものでないことはいりまでもなく、同様の目的を達成できる接合材料であれば、いかなるものをも利用できることはいりまでもない。また、必ずしも接合材を使用しなければならないものでもなく、熱伝導性の良好な接続が可能であれば単に重ね合

本実施例2の半導体装置は、アルミナ等のセラ ミックからなる配線基板(ペレット取付基板)3 を有している。この配線基板3の上面には、半導 体索子ペレットであるLSIチップ4がろり材か らなるCCBパンプ電板5を介して取付けられて おり、上記基板3の周線部上面には、その断面が コ字状のアルミニウム、銅含有のタングステン等 の金髯、もしくはSiCセラミックからなるキャ ップ20がろう材からなる接合層21を介して取 付けられている。キャップ20は、その底の高さ がLSIチップ4の上面よりやや茂くなるように されている。それ故に、前記LSIチップ4の上 面(一主面)は上記キャップ20の裏面に、ほぼ 接触(一致)され、それでも生じる値かな間隙に ろり材からなる充填層(間隙充填用金属)7が形 成され、加工精度を超えた表面の凹凸により生じ る敬小空間であっても完全に排除されている。し たがって、ペレット4の上面はキャップ20の数 面に対して互いに密着可能となっている。

また、上配半導体装置では、その実装を前配配

本実施例2においては、CCBパンプ5、接合 M21、充城層7および英装用パンプ2がそれぞれろり材で形成されている。その溶融温度は、CCBパンプ5が放も高く、接合層21と充填層7とはほぼ同一である。そして、実装用パンプ2は 最も低い溶融温度を有している。したがって、他のろり材部を溶融させることなく、上記実装を達成することができる。

ろり材としては、たとえば半田があり、鉛(Pb) と錫(Sn)の混合比を調製してその裕融温度を調製することができる。なお、ろり材のぬれ性が小さい場合や無い場合には、その場所にぬれ性の良い材料を被滑する等、通常の技術を用いてその表面のぬれ性の改善を行り。

本実施例2の半導体装置は、次のようにして製

- (1) ペレット取付用配線基板3に面付けされた半 導体素子ペレット4の一主面とキャップ20 返面 とをはぼ一致させて密着可能とし、かつ両面間に 存在する値かな間骸にろう材を充填することによ り、動作時にペレットに発生した熱を効率良くキャップへ伝えることができる。
- (2) 上記(1)により、配線港板3への経路に加え、 キャップ20方向への放熱経路を確保できるので、 半導体装置の放熱性を大巾に向上することができ る。
- (3) ベレット4の上面とキャップ20の裏面との 間の充填層7と、キャップ20の下端部と配線基 板3との間の接合層21を、それぞれほぼ同温度 で軽融するろう材で形成することにより、前記(i) に記載した半導体装置を容易に製造できる。

〔與施例4〕

第5図は、本発明の他の契施例4であるマルチ チップモジュール構造の半導体装置を示す断面図 である。

この半導体装置22は、実施例3の半導体装置

造することができる。

ナなわち、まず配線基板3の所定位置に、LS Iチップ4をCCBパンプ5を溶触して取付ける。 次いで、ペレット4の上面とキャップ20裏面と の間にろう材を介在させ、また配線器板3とキャ ップ20の下端部との間にもほぼ同温度で溶融す るろり材を介在させる。この状態で、全体を上記 ろり材の溶融温度以上であってCCBパンプ5が 溶融しない温度に加熱し、上記2箇所におけるA う材を溶融することにより、接合腐 2 1 によるキ ャップ20の取付けと同時に眩キャップ20の事 面とペレット4との充填層1による接合をも達成 できる。その際、接合暦21が裕融しているため ベレット4の上面にキャップ20の裏面が粉合す る位置までキャップ20が降下する。したがって、 **該ペレットの上面の高さで、接合層 2 1 の厚さが** 自ずと決定される。

このように、本実施例によれば実施例1の半導体装置1の緒効果に追加して以下の効果を得ることができる。

19を複数個組み込んだマルチチップモジュール 構造のものであり、実施例2のマルチチップモジュール構造の半導体装置16とほぼ同一のものであり、相違は実施例2における半導体装置1を実 施例3の半導体装置19と差し替えたものである。

本実施例4の構造及び作用効果の特長は、実施 例3と実施例2の構造の特長及び作用効果の特長 を兼ね備えたものである。

〔寒施例5〕

第6図は本発明によるさらに他の実施例5である半導体装置30を示す概略断面図である。

本実施例3の半導体装置30は、前記実施例3 のものとほぼ同一であるが、外部端子として第4 図に示す実装用パンブ2の代わりにピン31が取付けられた、いわゆるピングリッドアレイ型パッケージからなるものである。

本実施例 5 においても、前記実施例 3 の場合と 同棟の効果が得られる。さらに加えて、実装用外 部リードがピン形状であるため、種々の実装方式 に適用できるものである。

〔寒施例6〕

第7図は、本発明の他の実施例6であるマルチ チップモジュール構造の半導体装置32を示す断 面図である。

この半導体装置32は、実施例5の半導体装置30を複数個組み込んだマルチチップモジュール 構造のものであり、実施例2のマルチチップモジュール構造の半導体装置16とはぼ同一のものであり、相違は、実施例2における半導体装置1を 実施例5の半導体装置30と差し替えたものである。

本実施例6の構造及び作用効果の特長は、実施例5と実施例2の構造の特長及び作用効果の特長を を救ね偏えたものである。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に 基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな い範囲で種々変更可能であることはいりまでもな い。

たとえば、実施例3と実施例5では半導体素子

また、実際の使用時には、キャップ20の上面に放照フィン等を取付け、その放熱を促す等の通常の技術を用い、さらに放熱性能を高めることができることはいりまでもない。

さらに、配線基板3上には、複数の半導体ペレットを搭載することも可能である。実施例のようにペレット4の上面(裏面)によってキャップ20の高さを規制する場合は、ペレット4を構成するシリコンの熱膨張係数が金属からなるキャップ20のそれよりも小さいので、キャップ20の接合の後の熱収縮によってパンプ電極5に圧縮た力が加えられることとなる。その結果として、実使用時のパンプ電極の接続信頼性が向上される。

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその利用分野である実装用パンプを介して面付け実装を行うパッケージ型式のものや、いわゆるピングリッドアレイ型パッケージ型式の半導体装置に適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、たとえば、パッケージをキャップで對止する型式の半導体装置で

ペレット4の上面とキャップ20の裏面との間にろう材からなる充填層でを形成した例について説明したが、必ずしもこれに限るものでない。 強かに、充填層でを介在させることにより、加工精度を超えた製面の凹凸に起因する間隙をも整なくことができる。それ故、充填層でを介在させることが望ましい。しかし、ペレット上面およびキャップを表面の平坦度が高い場合には、充填層でを介在させないできないよりにもよりでも十分な放熱性を確保することができるものである。

また、充填層 7 を介在させる場合には、それを 構成するろう材が、接合層 2 1 を構成するそれと は傾同温度の溶融温度であるものについて説明し たが、これに限らず、充填屑 7 を構成するろう材 の溶融温度が低い場合であってもよい。なお、全 体構造または各構成部材の具体的形状、材料等は、 実施例に示したものに限らず、種々変更可能であ ることはいうまでもない。

あれば、如何なるものにも適用して有効である。

突施例1~実施例6によって具体的に詳述した本発明の半導体装置は、その好適用例として大型コンビュータがある。

大型コンピュータでは、高速動作が処理能力に 大きく影響し、処理能力向上のために遅延時間の 短縮、無特性の向上による消費電力の実質的向上 による大容量化を図る必要性が強い。速度向上の 要求を満たすためには、回路方式技術上の工夫も 重要であるが、それと並行して、実装技術、冷却 技術も極めて重要であり、LSIチップ、高密度 マルチテップモジュール、大型ブリント配線搭板、 ボード間配線など、実装の各面においてコンピュ ータの高速動作を達成するための工夫が必要であ る。

は8mm×8mmの四角形の半導体器子ペレットで、 パンプ電極数は総計600個程度あり、その内訳 は入出力用パンプ電極数が300個、電源用パン ブ電板数が150個、グランド用パンブ電極数が 150個程度、上記1辺が8㎜の四角形のLSI チップ表面に配置されている。隣接するパンプ惟 極間の距離は約240μm程度であり、現状のプ ロープ針接触による各パンプ電板に似気的信号を 入出力させることはできないものである。なんと なれば現状のブロープ針による各パンプ単極に電 気的信号を入出力させるには、パンプ電極間距離 が少なくとも4504m程度以上必要であるから である。したがって本発明においては、フローブ 針接触による電気測定可能なパンプ電極間距離 450 μ m 以上のパンプ電極を有する配線基板を 使用し、この配線基板に上記LSIチップを搭載 した構造を採用している。そしてこの配線基板の 大きさに相当する大きさの熱伝導板をLSIチッ プに配置してなるものである。配線基板および熱 伝導板の大きさはLSIチップの大きさが 8 mm×

動作試験etcを行なりことができる構造とすると 共に、放熱特性を大幅に向上したものである。ま た、本発明は、大型コンピュータ用の半導体装置 として、高速動作と大容量処理能力を可能とした マルチチップモジュール構造の半導体装置をも提 供するものであり、プロープ針検査、測定、動作 試験を可能とすると特に放熱特性を大幅に向し たマルチチップモジュール構造の契装形態をもつ デバイスである。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明の一実施例1を示す半導体装 間の概略断面図、

第2図は、本発明の他の実施例2を示すマルチ チップモジュール構造の半導体装置を示す概略断 面図、

第3図は、第2図に示す半導体装置の分解図、 第4図は、本発明の他の実施例3を示す半導体 装置の機略断面図、

第5図は、本発明の他の契施例4を示すマルチ チップモジュール構造の半導体装置を示す戦略断 8 mmの場合、1 0.5 mm×1 0.5 mmの四角形状のものが使用される。

本実施例2,4,6のマルチチップモジュール 構造の半導体装置の消費電力は、規格が21W程 度、最大消費電力が29W程度のものである。

本発明は、特殊な熱放散構造の実装構造を採用していることより、本発明のマルチチップモジュール構造の半導体装置を縦横に複数個実装基板に組み込んだコンピュータの構造をとることができ、その場合でも熱放散性にすぐれているため、高速動作で大容量の処理能力が大きなコンピュータを提供することができる。

[発明の効果]

本発明は、半導体装置及びその製造方法に関し、 ブローブ針接触による電気的信号の入出力ができ る配額基板を用いてそれにLSIチップを搭載し、 LSIチップよりも大きな面積を有する熱伝導板 をLSIチップに重ね合わせたりあるいはろう材 により取り付けそれをもって、プローブ針接触に よる電気的信号の入出力を可能とし、検査、測定、

面図、

第6図は、本発明の他の実施例5を示す半導体 装備の概略断面図

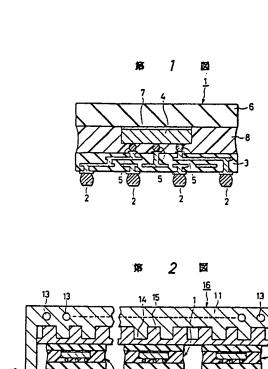
第7図は、本発明の他の実施例6を示すマルチ チップモジュール構造の半導体装置を示す概略断 面図である。

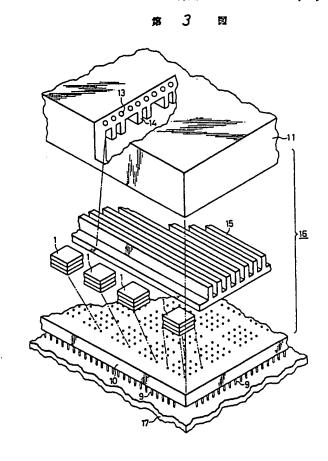
1 … 半導体装置、 2 … パンブ電極、 3 … ムライト(セラミック) 基板、 4 … フリップテップ、 5 … パンプ電極、 6 … シリコンカーパイド(S i C) 基板、 7 … ろう材、 8 … エポキシ樹脂、 9 … ピン、 1 0 … 基板、 1 1 … ヒートシンク(放熱手段)、 1 2 … ろう剤、 1 3 … 連通孔、 1 4 … 櫛歯状の突起、 1 5 … 櫛歯状の伝熱部材(放熱手段)。

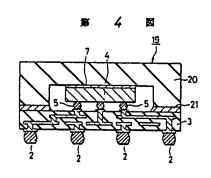
代理人 弁理士 小川勝男

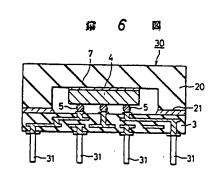


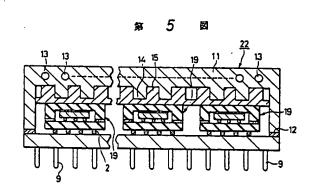
特開昭63-293965 (9)

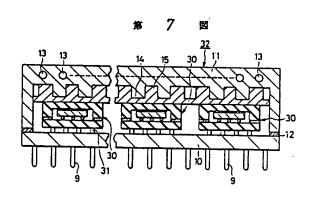












第1頁の続き

②発 明 者 細 坂 啓 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

②発明者曾、我、佐男、茨城県日立市久慈町4026番地、株式会社日立製作所日立研

究所内